

謝 辞

本報告書は作成の過程において、170名を超える第一線の研究者・技術者および行政関係者、産業界・学术界の方々から多大なご協力をいただきました。約二年間にわたる調査・情報提供・分析およびインタビューやワークショップ等の議論に参画いただきました皆様のお力添えなしには、本報告書が発行に至ることはありませんでした。ここに深く感謝の意を表すとともに、厚く御礼申し上げます。

研究開発戦略センター

ナノテクノロジー・材料ユニット一同